L3-XANES解析によるCeの中間価数の測定

桑野, 範之 九州大学大学院総合理工学研究科材料開発工学専攻

斉藤,裕俊

九州大学大学院総合理工学研究科材料開発工学専攻 : キャノン(株)

梅尾, 和則 九州大学大学院総合理工学研究科材料開発工学専攻

板倉, 賢 九州大学大学院総合理工学研究科材料開発工学専攻

他

https://doi.org/10.15017/17149

出版情報:九州大学大学院総合理工学報告. 11 (2), pp.195-200, 1989-09-01. 九州大学大学院総合理工 学研究科 バージョン:

権利関係:

L₃-XANES 解析による Ce の中間価数の測定

 桑野範之*・斉藤裕俊*・梅尾和則**

 板倉野*・沖憲典*

 (平成元年5月31日受理)

Measurements of Mixed Valences of Ce by L₃-XANES Analysis

Noriyuki KUWANO, Yasutoshi SAITO, Kazunori UMEO Masaru ITAKURA and Kensuke OKI

The values for Ce-valences in Ce sulfates, Ce-oxide and Pd-Ce alloys were measured from the L₃-XANES spectra. The XANES spectra were analyzed by a profile-fitting method with the standard assignments of the white lines. The valences of Ce in Ce $(SO_4)_2 nH_2O$ and CeO₂ were determined to be 3.43 ± 0.06 , 3.33 ± 0.04 , respectively, which are far small compared with those estimated from the compositions. The descrepancy may be due to many-body-electron effects. It was confirmed that the relative values for valence of Ce in Pd-Ce alloys can be determined within the accuracy of ± 0.01 . The present analysis revealed that the Ce valence decreases with Ce concentration in Pd-Ce alloys and has the dependency on the degree of order in L-Pd₅Ce.

1. 緒 言

Ce 原子は Xe 殻の外側に 4f¹5d¹6s² の電子配置をも ち、合金中では 5d, 6s 電子は放出されて伝導電子と なる. しかし、4f 電子のエネルギー準位はフェルミ エネルギーに近いため、電子は伝導帯と 4f 準位の間 を往復し、4f 電子の数は時間的に変化する、この現 象は価数揺動と呼ばれる.4f電子数が変化すれば当 然 Ce の価数が変化し、時間平均した価数(以後、こ れを"価数"と呼ぶ)は通常3価と4価の中間の値を とるので、中間価数と呼ばれている.また、この4f 電子はエネルギー的に不安定なので、圧力や他の成分 原子の影響などの外的要因によって 4f-伝導帯の遷 移確率が変化し、Ceの価数が変動することになる. いくつかの Ce 化合物で報告されている高密度近藤効 果なども 4f 電子に起因すること¹⁾²⁾が知られており, このような特異な物性を理解する上で Ce の価数を正 確に知ることはきわめて重要である.

Ce をはじめとする価数揺動状態にある希土類元素

の価数はこれまで、格子定数のベガード則からのずれ から見積るなど間接的な方法³¹⁴⁾がとられてきたが, 求められる価数変化は過大に評価されることがわかり, 問題となっている、これに対し、近年では光電子分光 法やX線吸収スペクトル法(X-ray Absorption Spectroscopy:XAS) により、Ce の価数を直接求めること が試みられている。特に、シンクロトロン放射光を利 用した XAS によって高い分解能で中間価数状態を測 定することが可能となってきた.しかしこの場合も, スペクトルの解析方法は研究者によって異なり、同じ 物質でも求められる価数の絶対値は必ずしも一致して いない. そこで我々は、Ceの価数を導出するために、 L3 吸収スペクトルを精度良く解析できるコンピュー タープログラムを作成し,それをいくつかの Pd-Ce 合金や Ce 化合物に適用し, それらに含まれる Ce の 価数の導出を試みた.

2. 実 験

2-1 試料作製

金属 Pd (99.99%) と金属 Ce (99.9%) を目的組成 (Pd₇Ce, Pd₅Ce, Pd₃Ce, Pd₅Ce₃, PdCe) になるように秤 量し, アーク溶解によって Pd-Ce 合金を作製した.

^{*}総合理工学研究科材料開発工学専攻

^{*}同上修士課程(現在 キャノン(株)

^{**}同上修士課程

これらの合金試料は薄板状に切り出した後,真空封入 して所定の温度で均一化焼鈍を施した.これから200 メッシュ(0.074mm))以下の粉末試料を作製し,真 空封入を行い,均一化焼鈍と同じ温度で再び焼鈍し, XAS 用試料とした.粉末試料はアルゴン雰囲気で作 製するなど,試料の酸化にはじゅうぶんに注意した. 各粉末試料についてX線ディフラクトメーター法によ って目的の中間相が得られているかを確かめた.

これとは別に比較のため、 $Ce_2(SO_4)_3 nH_2O(n=7 ~ 8)$ 、 $Ce(SO_4)_2 nH_2O(n=3 ~ 4)$ 、 $CeO_2(いずれも和光純薬工業㈱製特級試薬)の粉末試料を用意した.$

2-2 XASスペクトル測定

XAS スペクトルは,文部省高エネルギー物理学研 究所放射光実験施設の BL-7C で測定した.BL-7C の 測定系は, Fig.1 に示すように光源,モノクロメー ター,スリット,イオンチェンバーから成っている. 光源の電子エネルギーは 2.5GeV,スペクトル測定中 のビーム電流は 150~250mA であった.本研究では Si (111) 2結晶モノクロメーター(最小ステップ角度 :1/36000°,エネルギー分解能:6000eV 付近で約 0.6eV)を用い,20.483~19.921°(約 5680~5800eV) までの範囲を 0.002°ステップで測定した.このステ ップ幅は入射 X線のエネルギーに換算すると約 0.54eV に対応する.1ステップ当りの測定時間は2 sec とした.硫酸塩試料と酸化物試料は大気中で,合 金試料は真空中で測定した.

3. 解 析 方 法

3-1 理 論

強度 I₀のX線を厚さ tの試料に入射したとき,透 過X線の強度は次式で表わされる.

$$I = I_0 \exp\left(-\mu t\right) \tag{1}$$

ここで、 μ は吸収係数である.よって $\ln(I_0/I)$ は μ に比例する. **Fig. 2** に Pd-Ce 合金における Ce L₃ 吸 収端付近の吸収スペクトルの観測例を示す.縦軸は $\ln(I_0/I)$, 横軸は入射 X線のエネルギーである.吸収 端付近の約 50eV の部分は XANES (X-ray Absorption Near Edge Structure), それより高エネルギーの領域 は EXAFS (Extended X-ray Absorption Fine Structure) と呼ばれる.合金の XANES スペクトルの 主な構成要素は、吸収端部分、連続吸収部分、バック



Fig. 1 Layout of the beam-line BL-7C, the Photon Factory, National Laboratory for High Energy Physics



Fig. 2 An example of the Observed XAS spectrum for Pd_3Ce , exhibiting the regions of Ce L_3 -XANES and EXAFS.

グラウンドである. このうち,吸収端部分は主として $2p_{3/2}$ から $5d_{3/2}$ および $5d_{5/2}$ 準位への電子の遷移に よるもので,その大きさは遷移確率に比例する. スペ クトルを写真フィルムで測定すると,この部分はあま り黒化しないので白色線 (white line) と呼ばれる. $2p_{3/2}$ 準位に存在する電子が 5d のあるエネルギー準 位に遷移する確率は一体電子近似では

$$W_i(E, E_a) = \frac{\Gamma_i/2}{\pi \left\{ (E - E_a)^2 + (\Gamma_i/2)^2 \right\}}$$
(2)

で与えられる. ここで, E は入射 X 線のエネルギー, E_a は励起エネルギー, Γ_i は始状態にある 2p 電子の 寿命に基づくエネルギー幅を表わす. さらに,終状態 の 5d 準位の方にも分布 (D) がある場合の遷移確率 は $W_i \ge D$ のコンボルーションで表わされ

$$W(E) = \int_{0}^{\infty} W_{i}(E, E_{a}) D(E_{f} - E_{a}) dE_{a}$$
(3)

となる. *E*_r は終状態の 5d 準位エネルギーの中央値で, 2p 準位を基準とする. 連続吸収部分は, 2p 電子がフ ェルミエネルギー以上に励起されることによる. その 確率は

$$W_{c}(E) = \int_{e_{f}}^{\infty} W_{i}(E, E_{a}) dE_{a}$$
$$= \frac{1}{\pi} \tan^{-1} \frac{E - e_{f}}{(\Gamma_{i}/2)} + \frac{1}{2}$$
(4)

となる. e_f はフェルミ準位と 2p 準位とのエネルギー 差である. Ce では 4f 電子の有無によって 4f¹, 4f⁰, す なわち Ce³⁺, Ce⁴⁺ の 2 つの状態をとり得る. この 2 つの状態では 5d と 2p 準位のエネルギー差は約 10eV ほど異なる⁵⁾. Ce が Ce³⁺, Ce⁴⁺ に留まる時間, つま り価数揺動の緩和時間は 10⁻¹³sec 程度であるのに対 し, X線による電子遷移の緩和時間は 10⁻¹⁶sec と短 かく, XANES スペクトルでは Ce³⁺ と Ce⁴⁺ による成 分を分離できる.

3-2 スペクトル解析

実験で得られたX線吸収スペクトルは次の手順で解 析した.

(a) バックグラウンドの除去および規格化

吸収スペクトルのバックグラウンドは、より厳密に は $c_3 \lambda^3 + c_4 \lambda^4$ で表わされること⁶⁾が知られているが、 本研究では測定範囲が狭いので直線で近似した.吸収 端より低エネルギー側 40eV の領域について最小2乗 法によってバックグラウンドを求めた.バックグラウ ンドを除いたスペクトルを EXAFS 振動の中心が μt =1 になるように規格化した.

(b) XANES スペクトルの分離

規格化したスペクトルを $4t^{1}$, $4t^{0}$ の吸収端部分と連 続吸収部分とに分離する.しかし,式(3)の中の分布 関数 D は明らかでないので,まず式(3)の W(E)を 単一のローレンツ関数で近似する.そのとき, XANES プロフィルは次式で表わされる.

$$F(E) = \sum_{j=0, 1} < \frac{A_j W_j}{(E - E_j)^2 + W_j^2} + \frac{A_j W_j}{(A_0 W_0 + A_1 W_1) \pi} \tan^{-1} \left\{ \frac{E - (E_j + \delta)}{\Gamma_i / 2} \right\} > + \frac{1}{2}$$
(5)

式 (5) において, j=0, 1 はそれぞれ 4f⁰, 4f¹ に対応

し, Ce の 2p 準位のエネルギー分布の幅は $\Gamma_i = 3eV^{7}$ を採用した. A_1 , W_1 , E_1 , A_2 , W_2 , E_2 , δ の7個のパラ メーターを Gauss-Newton 法による最小2 乗法で求め た.

(c) スペクトル解析の精密化

5d 準位の非対称なエネルギー分布を考慮するため に,式(3)の分布関数 Dをヒストグラム $f_j(k)$ で表 わす.そのとき,XANES スペクトルは

$$F(E) = \sum_{j=0, 1} < \sum_{k=-\kappa}^{\kappa} \frac{A_j f_j(k) \Gamma_i/2}{|E - (E_j + k \varepsilon_j)|^2 + (\Gamma_i/2)^2} + \frac{A_j \varepsilon_j}{(A_0 \varepsilon_0 + A_1 \varepsilon_1) \pi} \tan^{-1} |\frac{E - (E_j + \delta)}{\Gamma_i/2}|] > + \frac{1}{2}$$
(6)

となる.式(6)では決定すべきパラメーターの数は, K=5とすれば $f_1(-5) \sim f_1(4)$, A_1 , E_1 , ϵ_1 , $f_2(-5)$ $\sim f_2(4)$, A_2 , E_2 , ϵ_2 , δ の27個となる.これらをやは り Gauss-Newton 法による最小2乗法で求めた.精密 化の初期値として A_j , E_j , δ には式(5)で求めた値を, $f_j(k)$, ϵ_j は式(3)に従って,式(5)で求めた W_j を 半価幅とするローレンツ関数を半価幅 Γ_i のローレン ツ関数でディコンボルートしたものを用いた.Ceの 価数は,分離した $4f^0$, $4f^1$ のスペクトル成分の面積比 から算出した.

4. 結果および考察

Fig. 3 に今回標準試料とした化合物 (a) Ce₂(SO₄)₃ *n*H₂O (b) Ce (SO₄)₂ *n*H₂O (c) CeO₂ のバックグラウン ドを差し引いた Ce L₃-XANES スペクトルと解析した 結果を示す.これらのうち,(a) のスペクトルは 4f⁴ の成分のみでよく再現できることがわかる. これは Ce₂(SO₄)₃ nH₂O 中での Ce の価数はほとんど3である ことを示しており、結晶化学的に予測される値と一致 する. これに対して (b) Ce (SO₄)₂ nH₂O, (c) CeO₂ の スペクトルには2本の白色線 (A,B)が認められる. これらのスペクトルの特徴は、他の研究者®によって 観測されたものとよく一致している。この2本の白色 線をそれぞれ 4f¹, 4f⁰ によるとみなして式(6)を用い て解析すると、それぞれ (b) 3.43±0.06, (c) 3.33± 0.04となった.ただし、ピークAの低エネルギー側に あるサテライト (s) は 4f² によるものとして計算には 含めなかった.得られた値は同様な仮定の下に解析さ





s : satellite, s': shoulder

V: estimated value for Ce valence

れた文献値3.32 (CeO₂)⁹⁾ とよく一致し,今回の方法 で十分再現性のある解析が行えることが確かめられた. 一方,Wohlleben ら¹⁰⁾は,CeO₂のXASスペクトル は4本の白色線が重なったものでA,Bのピークは4f⁰ 状態での遷移に対応し,ピークAの低エネルギー側に 見られるサテライト(s)とショルダー(s')を4f¹状 態での白色線であるとして,3.65(CeO₂)を得ている. また,Bianconiら⁸⁰は類似の仮定の下で解析し,3.46 (CeO₂)を得ている.しかし,Ce(SO₄)₂nH₂O や CeO₂ のCeは結晶化学的には4価であることが予測される ので,上記の値はこれとは一致しない.測定された他 の物性値には,これらの化合物でのCeは4価に近い ことを示唆しているものが多い. 例えば, Watchter¹¹⁾ は透磁率の測定から CeO₂ での価数の最低値を3.95と している. このように, Ce の絶縁体化合物における Ce 価数については研究者によって大きな不一致が見 られるが, これはこのような化合物においては Ce-4f と O-2P との混成が大きいため¹²⁾¹³⁾, 一体電子モデル では説明できないことに原因がある. このような場合 には多体電子モデルによる電子の遷移過程の解析が必 要となるが, 出現が期待される白色線が予測できれば, 式(6)の中の $f_j(k)$ をその白色線に対応させるなど軽 微な修正でスペクトルの解析は可能となる.

Fig. 4 にバックグラウンドを差し引いた Pd-Ce 合 金の Ce L₃-XANES スペクトルを示す.いずれのスペ クトルにも Ce (SO₄)₂ nH₂O のスペクトルに現われた ような明らかなサテライトはほとんど認められず、 EXAFS 領域でのスペクトルの振動もあまり大きくな い. これらの特徴は、Pd-Ce 合金では絶縁体化合物 のように価電子帯での混成の影響はあまり大きくなく, XANES スペクトルは一体電子モデルでも十分に説明 できることを示唆している. すなわち、XANESスペ クトルは式(6)で精度よく表わされることが期待さ れる. Fig. 4 には解析した結果と、白色線A、Bをそ れぞれ Ce³⁺, Ce⁴⁺ として算出した価数もあわせて示 した. 常温常圧下では金属 Ce の価数は3.02~3.04¹⁴⁾ の値をとることは知られているので、Pd-Ce 合金中 での Ce 価数は約3.0と3.4の範囲にあり、Ce 濃度と ともに減少することが確かめられた. Pd₃Ce について は、これまで多くの研究者によって L₃-XANES に よる Ce 価数の見積りがなされている. 例えば, Bauchspiess ら⁹は3.23と報告しており、今回の結果 とよく一致している. 一方, Croft ら¹⁵⁾は3.17の値を 得ている. この不一致は、スペクトルのプロフィル自 体の差異のみならず、プロフィルを規格化する際の基 準の決定に困難さがあることなどにも原因があると思 われる、今回用いた解析方法では、価数が3.2~3.3の 場合はその絶対値には0.05程度の不確実さはまぬがれ ない.しかしながら、一連の実験で観測したスペクト ルを同一の条件で解析すれば、価数は相対値として± 0.01の精度で求めることができる. Fig. 5 は 973K お よび 873K で焼鈍した L-Pd5Ce 合金の結果を示した ものである.L-Pd₅Ce 相は Ll₂ を基準とする長周期規 則構造であり¹⁶⁾, 973K で焼鈍すると 873K で焼鈍し た場合にくらべて、原子配列の規則度(S)が0.3程度



Fig. 4 Observed and analyzed Ce L₃-XANES spectra for Pd-Ce alloys.



Fig. 5 Observed and analyzed Ce L_3 -XANES spectra for L-Pd₅Ce annealed at 973K and 873K.

低下することがわかっている¹⁷⁾. Ce の価数はそれぞ れ3.31 (973K), 3.35 (873K) であり, 不規則化に伴 って3価に近づくことが明らかになった. 価数に規則 度依存性があることは今回初めて見いだされたもので ある. この合金の電気抵抗変化にも著しい焼鈍温度依 存性があり¹⁸⁾, Ce の電子構造変化が物性異常に大き く寄与をしていると思われるので, Ce 価数の正確な 決定は原因解明に重要な情報を与えるものと期待され る.

5. 結 論

Ce を含むいくつかの化合物と Pd-Ce 合金について Ce L₃-XANES スペクトルの測定と解析を試みて,つ ぎの結果を得た.

(1) Ce₂(SO₄)₃ nH₂O, Ce (SO₄)₂ nH₂O, CeO₂ の
 XANES スペクトルの解析結果は他の研究者の結果とよく一致し、今回用いた方法でじゅうぶん再現性のある解析が行えることが確かめられた.

(2) Ce (SO₄)₂ nH₂O, CeO₂ の XANES 解析からは, 他の物性値から予測される値よりかなり低い Ce 価数 が得られた.この不一致は,このような絶縁体化合物 では電子の多体効果が大きいことに由来するものと思 われる.

(3) Pd-Ce 合金については、XANES 解析から
 Ce の価数の絶対値は±0.05の精度で求めることがで
 きる.

(4) L-Pd₅Ce規則相では, Ce 価数は規則度によって変化することが明らかになった. Ce 価数の規則 度依存性は今回初めて見いだされたものである.

謝 辞

この研究の一部は,文部省科学研究費補助金一般研 究(C)「Pd-Ce 規則相における価数揺動状態の規則 度依存性とそれに伴う物性異常」(01550511)で行った.

参考文献

- J. Schoenes and F. Hulliger: J. Mag. Mag. Mater., 63/64 (1987), 43.
- 2) H. R. Ott, H. Rudigier, Z. Fisk, J. O. Willis and G. R. Stewart: Solid State Comm., 53 (1985), 235.
- G. Neumann, R. Pott, W. Schlabitz, D. Wohlleben: Valence Instabilities, Ed., D. Wachter and H. Boppart, North-Holland, Amsterdam, (1982), P. 87.
- 4) G. Krill: J. de Phys., Col. 8 (1986), 907.
- 5) J. F. Herbst and J. W. Wilkins: Phys. Rev., **B26** (1982), 1689.

- 6) J. A. Victoreen: J. Appl. Phys., 19 (1948), 855.
- 7) E. Wuilloud, B. Delley, W. D. Schneider and Y. Baer: Phys. Rev. Lett., **53** (1984), 202.
- A. Bianconi, A. Marcelli, H. Dexpert, R. Karnatak, A. Kotani, T. Jo and J. Petiau: Phys. Rev., B35 (1987), 806.
- 9) K. R. Bauchspiess, W. Boksch, E. Holland-Moritz, H. Launois, R. Pott and D. Wohlleben: *Valence Fluctuations in Solids*, Ed., L. M. Falicov et al., North-Holland, Amsterdam, (1981), p. 417.
- D. Wohlleben, J. Röhler, R. Pott, G. Neumann and E. Holland-Moritz: Valence Instabilities, Ed., P. Wachter and H. Boppart, North-Holland, Amsterdam, (1982), p. 141.
- 11) P. Wachter: Valence Instabilities, Ed., P. Wachter and H. Boppart, North-Holland, Amsterdam, (1982), p. 145.
- 12) J. W. Allen: J. Mag. Mag. Mater., 47/48 (1985), 168.
- 13) T. Jo and A. Kotani: J. Mag. Mag. Mater., 52 (1985), 396.
- 14) J. Röhler, D. Wohlleben, J. P. Kappler and G. Krill: Phys. Lett., A103 (1984), 220.
- 15) M. Croft, R. Neifeld, C. U. Segre, S. Raaen and R. D. Parks: Phys. Rev., B30 (1984), 4164.
- 16) N. Kuwano, S. Higo, K. Yamamoto, K. Oki and T. Eguchi: Jpn. J. Appl. Phys., 24 (1985), L663.
- M. Itakura, N. Kuwano and K. Oki: J. Electron Microscopy (submitted).
- 18) 佐藤博司:修士論文 (九州大学, 1989).